PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

R3

(11)Publication number:

62-124289

(43)Date of publication of application: 05.0671987

(51)Int.Cl.

C25D 5/06

G02F 1/133

H05K 3/18

(21)Application number: 60-262888

(71)Applicant: MITSUBISHI ELECTRIC CORP

(22)Date of filing:

21.11.1985

(72)Inventor: ADACHI KOHEI

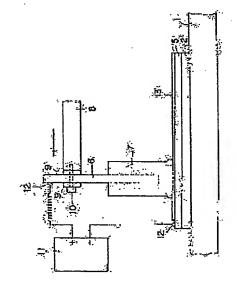
KAWASHIMA YASUO

(54) FORMATION OF METALLIC FILM ONTO TRANSPARENT CONDUCTIVE FILM

(57)Abstract:

PURPOSE: To electroplate a metallic layer having excellent adhesiveness to a desired film thickness by subjecting a transparent conductive film on a transparent insulating substrate consisting of glass, etc., to electroless plating then moving electrolyte absorbed cotton attached to the periphery of an anode back and forth and energizing the anode without using a plating cell.

CONSTITUTION: An Ni-P alloy 5 is electroless plates on the transparent conductive film 2 of In2O3, SnO2, etc., patterned on the surface of the transparent glass substrate 1. A negative electrode of a DC power source 11 is attached to an Ni-P electroless plating film 5 and the positive electrode of the power source 11 is attached to the anode 6 for electroplating. The cotton 7 absorbed and impregnated with a plating liquid of Cu, Au, Ag, etc., is attached to the top end thereof. A rod 8 which is electrically insulated by an insulating washer 9 from the anode 6 is moved back and forth, by which the



plating liquid absorbed cotton 7 as the anode is energized while said cotton is moved back and forth on the Ni-P plating film as the cathode. The uniform metal plating film 13 having the excellent adhesiveness is thus formed by electroplating.

®日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

四公開特許公報(A)

昭62 - 124289

@Int_Cl_4	識別記号	庁内整理番号		@公開	昭和62年(19	387)6月5日
C 25 D 5/06 G 02 F 1/133 H 05 K 3/18	323	7325-4K 8205-2H H-6736-5F	審査請求	未請求	発明の数 1	(全4頁)

②発明の名称 透明導電膜上への金属膜形成方法

②特 頤 昭60-262888

郊出 類 昭60(1985)11月21日

究所内

@発明者河嶋康夫尼崎市塚口本町8丁目1番1号三菱電機株式会社材料研

究所内

⑪出 顋 人 三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

70代 理 人 并理士 大岩 增雄 外2名

明 胡 曹

1. 强明の名称

透明導電膜上への金属腹形成方法

2. 存許額求の範囲

(1) 蒸板面上にイターニンタした透明導電膜上に 紙電筋メッキを施した後、関係金属の周辺に取付 けられメッキ電解液を含度された吸収締を上配無 電解メッキしたイターン上に接触移動させること により電気メッキを行うことを特徴とする透明導 電膜上への金属膜形成方法。

3. 発明の詳細な説明

[強菜上の利用分野]

この発明は放品設示板等の絶談基板上の透明等 電級パターンに回路基板やICナップを接続する ためあるいはパターン電流容量を増大するための 透明導電膜上への金属旋形成方法に関するもので ある。

〔従来の技術〕

従来、この権の方法として特開昭 57-119325 身公報かよび特開昭 58-114085号公報が公表さ れている。前者は故品表示パネルの増予部の透明 導電原上に全面あるいは部分的に無電解メッキを 施すものである。又、後者は透明導電膜を陰極に して電気メッキを行うものである。

[発明が解決しようとする問題点]